

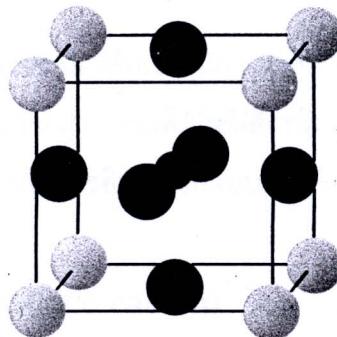
บทที่ 2

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 วัสดุเพื่อโซลิเด็กทริก

2.1.1 โครงสร้างผลึกและสมบัติของวัสดุเพื่อโซลิเด็กทริก

เพื่อโซลิเด็กทริกเซรามิกเป็นวัสดุที่มีโครงสร้างผลึกแบบเพอร์โวฟไกท์ (perovskite) ซึ่งประกอบด้วยไอออนของโลหะเทறவาเลนท์ (tetravalent ion) เช่น ไททาเนียมไอออน (Ti^{4+}) หรือ เชอร์โคเนียมไอออน (Zr^{4+}) ที่มีอะตอมขนาดเล็กอยู่กึ่งกลางโครงสร้างผลึก โดยมีออกซิเจนไอออน (O^{2-}) อยู่ที่มุ่งหน้าทั้งหมดของโครงสร้างผลึก และมีดาวาเลนท์ไอออน เช่น ตะกั่วไอออน (Pb^{2+}) อยู่ที่มุ่งทั้งหมดของโครงสร้างผลึกดังรูปที่ 2.1 ที่อุณหภูมินี้จุดวิกฤติ (Curie point) โครงสร้างผลึกเพอร์โวฟไกท์ในเซรามิกที่ผ่านการเผาผนัง (sintering) แล้วมีโครงสร้างแบบคิวบิก เมื่ออุณหภูมิอยู่ต่ำกว่าจุดวิกฤติโครงสร้างผลึกเพอร์โวฟไกท์จะเป็นแบบเททระโนกล (tetragonal) หรือ รhombohedral ซึ่งแสดงสมบัติเพื่อโซลิเด็กทริกได้ [4,5,6] ตัวอย่างวัสดุเพื่อโซลิเด็กทริกได้แก่ piezoelectric actuators , piezoelectric transformers และ piezoelectric transducers เป็นต้น

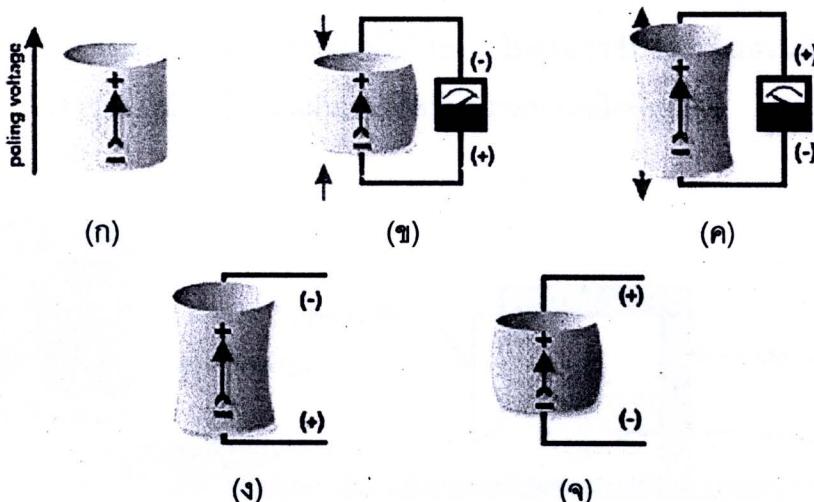


- $A^{2+} = Pb^{2+}$ (ตะกั่วไอออน) หรือดาวาเลนท์ไอออน
- $B^{4+} = Ti^{4+}$ (ไททาเนียมไอออน), Zr^{4+} (เชอร์โคเนียมไอออน) หรือเทற瓦าเลนท์ไอออน
- O^{2-} = ออกซิเจนไอออน.

รูปที่ 2.1 โครงสร้างผลึกเพื่อโซลิเด็กทริกเซรามิก

2.1.2 ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริก

ในปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกแบบตรง (direct effect) การให้แรงกดหรือแรงดึงซึ่งเป็นแรงทางกลแก้วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกที่ผลแล้ว (รูปที่ 2.2 (ก)) ทำให้เกิดประจุไฟฟ้าขึ้นซึ่งสามารถวัดได้ในรูปความต่างศักย์ไฟฟ้าดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ข) และ (ค) ส่วนในปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกแบบกลับ (converse piezoelectric effect) วัสดุเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือเกิด strain ขึ้นในวัสดุจากให้สนามไฟฟ้าในแกนโพลาไรเซชันของวัสดุดังแสดงในรูปที่ 2.2 (ง) และ (จ) โดยความถี่ของการเปลี่ยนแปลงขนาดที่เกิดขึ้นจะเท่ากับความถี่ของกระแสไฟฟ้าที่ให้ [7]



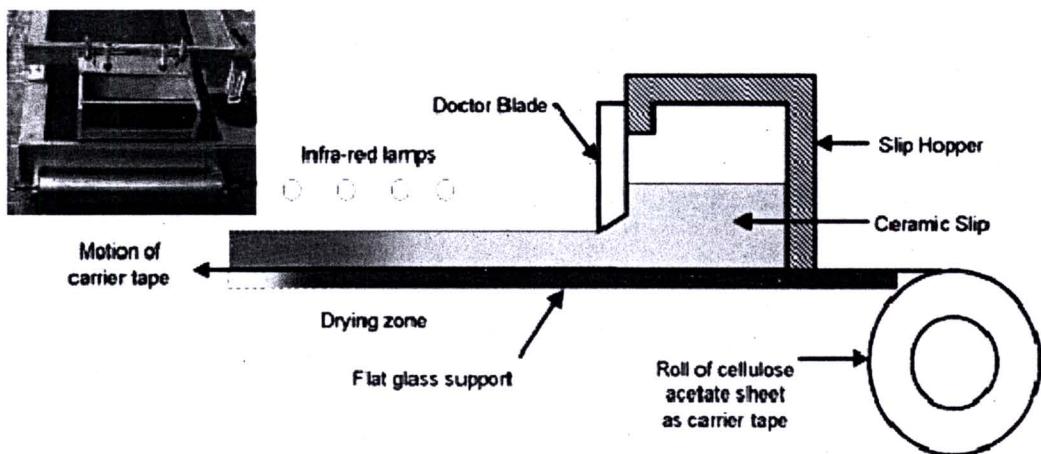
รูปที่ 2.2 ปรากฏการณ์ของเพียโซอิเล็กทริกเซรามิก [7] (ก) โพลาไรเซชันของเพียโซอิเล็กทริกหลังจากการโพล, (ข) และ (ค) ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกแบบตรง (direct piezoelectric effect), (ง) และ (จ) ปรากฏการณ์เพียโซอิเล็กทริกแบบกลับ (converse piezoelectric effect)

2.2 การขึ้นรูปแบบหล่อเทป (tape casting)

Tape casting เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ต้องการให้มีรูปร่างเป็นแผ่นบางและมีความหนาในช่วง 0.01 - 1 mm โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีผิวนเรียบและสม่ำเสมอโดยวิธีการขึ้นรูปแบบอื่น ๆ โดยการขึ้นรูปด้วยวิธีการอัด (pressing) และการอัดไม่สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาน้อยกว่า 2 mm ได้ รวมทั้งยังมีความหนาแน่นไม่สม่ำเสมอและผิวนไม่เรียบทั่วทั้งแผ่น ด้วยส่วนวิธีการเทแบบ (slip casting) นั้นจะประสบปัญหาในการควบคุมความหนาของผลิตภัณฑ์อย่างแม่นยำได้ เนื่องจากจะขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นและคุณภาพของแบบที่ใช้เป็นอย่างมาก จากข้อได้เปรียบดังกล่าวรวมถึงอัตราการผลิตสูงและค่าใช้จ่ายต่ำทำให้การขึ้นรูปแบบ

tape casting ด้วยดอกเตอร์เบลด เป็นวิธีที่ใช้อย่างกว้างขวางในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับงานทางไฟฟ้า เช่น piezoelectric actuators, multilayer capacitors (MLC) และ sensors

หลักการขึ้นรูปแบบ tape casting คือ เตรียมวัตถุดิบที่ต้องการขึ้นรูปให้อยู่ในสภาพของสารแขวนลอยที่มีความหนืดเหมาะสมโดยมีอนุภาควัสดุที่ต้องการเป็นตัวแขวนลอย ซึ่งเรียกว่า slurry เท slurry ที่ได้เข้าไปในเครื่องเทแบบซึ่งจะมีใบมีดขวางอยู่ ทำให้ slurry ที่เหลือออกมาถูกเรียกเป็นแผ่นบาง ๆ ที่มีความหนาตามต้องการติดอยู่บนวัสดุรองรับ จากนั้นนำไปอบแห้งและผ่านการเผาชินเทอร์เพื่อใช้งานต่อไป ความหนาของแผ่นเทปที่ได้ถูกกำหนดโดยระยะห่างระหว่างใบมีดกับผิวของวัสดุรองรับดังรูปที่ 2.3 ข้อดีของการขึ้นรูปแบบ tape casting ได้แก่ สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกแบบแผ่นบางโดยมีความยาวไม่จำกัด สามารถนำไปประยุกต์ในอุตสาหกรรมทันที และเครื่องมือที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้มีลักษณะไม่ยุ่งยากซับซ้อน ชิ้นส่วนที่ใช้มีราคาถูกและบำรุงรักษาได้ง่ายกว่าวิธีการขึ้นรูปแผ่นเซรามิกที่มีความบางชนิดอื่น ๆ [1]



รูปที่ 2.3 กระบวนการการขึ้นรูปแบบหล่อเทปด้วยดอกเตอร์เบลด [8]

ตัวอย่างที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยวิธี tape casting จะอยู่ในรูปของสารแขวนลอยการเตรียมสารแขวนลอยจัดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการขึ้นรูปด้วยวิธีการเทแบบทุกชนิด สำหรับสารแขวนลอยที่ใช้ในการขึ้นรูปแบบ tape casting นี้มีความแตกต่างจากสารแขวนลอยที่ใช้ในการเทแบบ คือ สารแขวนลอยที่ใช้ในการขึ้นรูปแบบ tape casting ต้องมีพฤติกรรมการไหลตัวแบบ shear thinning คือ มีค่าความหนืดลดลงเมื่อ shear rate เพิ่มขึ้น เพื่อให้สามารถไหลผ่านใบมีดได้สะดวกและในขณะเดียวกันมีความหนืดสูงพอที่จะคงรูปร่างอยู่ได้ไม่ให้ไปมาบนวัสดุรองรับ นอกจากนั้นแล้วตัวกลางซึ่งเป็นของเหลวยังต้องสามารถระเหยออกจากแผ่นเทปได้เร็วอีกด้วยเพื่อ

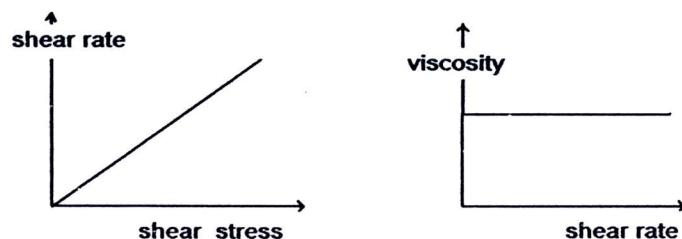
ลดการหดตัวของเทปหลังทำให้แห้ง อีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการเตรียมสารแวนโดยชิ่งมีผลต่อความเสถียรของสารแวนโดยระหว่างกระบวนการผลิตและนำไปสู่เทปที่เรียบเป็นเนื้อดียากัน คือ การกระจายตัวของอนุภาคของแข็งในสารแวนโดยชิ่งสามารถควบคุมได้โดยการเติมสารช่วยกระจายตัว เช่น โซเดียมโพลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) หรือ polyelectrolyte ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้การปรับค่า pH ของสารแวนโดยเป็นอีกวิธีหนึ่งในการควบคุมการกระจายตัวของอนุภาคของแข็ง

สารเติมแต่งอีกชนิดหนึ่งที่มีความจำเป็นมากต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ คือ สารเชื่อมประสานเนื่องจากวัตถุคุณที่ใช้ในการผลิตด้วยวิธีนี้ส่วนมากจะไม่มีความเหนียว จึงต้องเติมสารยึดเหนียวเพื่อให้เทปที่ขึ้นรูปแล้วสามารถคงรูปร่างอยู่ได้และมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะตอกแต่งเคลื่อนย้ายได้ จำนวนมากสารที่ใช้จะเป็นสารโพลิเมอร์ชนิดต่างๆ เช่น พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ (polyvinyl alcohol, PVA) พอลิไวนิลบิวทิเรต (polyvinyl butyrate, PVB) เป็นต้น การเลือกใช้สารยึดเหนียวจะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะขึ้นรูป สภาพขั้วของตัวทำละลาย ประสิทธิภาพในการช่วยการยึดเหนียว การถลายตัวและราคา เป็นต้น [1]

2.3 พฤติกรรมการไหลของของไหล

2.3.1 ของไหลแบบนิวตัน (newtonian fluid)

วัสดุที่มีพฤติกรรมเป็นไปตามที่นิยดันได้ตั้งสมมติฐานไว้วัน เรียกว่า ของไหลแบบนิวตัน จากรูปที่ 2.4 จะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและอัตราเฉือนเป็นไปในลักษณะเด่นตรง และความหนืดของของไหลนั้นจะคงที่ตลอด แม้ว่าอัตราเฉือนจะเปลี่ยนไปก็ตาม ซึ่งหมายความว่า ถ้าวัดความหนืดของสารนี้ ณ คุณภูมิหนึ่ง ๆ ค่าความหนืดจะคงที่เสมอไม่ว่าจะใช้เครื่องวัดความหนืดรุ่นไหน เข็มเบอร์วิส หรือใช้ความเร็วในการหมุนเข็มเท่าใดก็ตาม ตัวอย่างของสารที่จัดอยู่ในประเภทนี้ ได้แก่ น้ำ ตัวทำละลายที่มีขนาดไม่เล็กน้อยในญี่มaganick และของไหลมาตรฐาน เป็นต้น



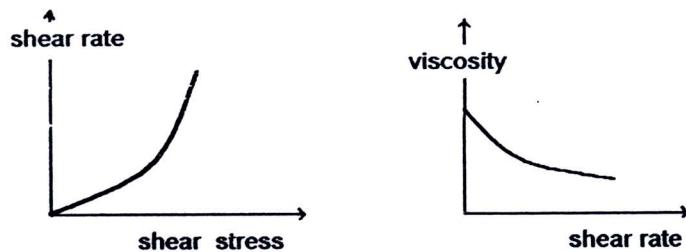
รูปที่ 2.4 พฤติกรรมการไหลของของไหลแบบนิวตัน

2.3.2 ของไหลแบบอนนิวตันเนียน (non-newtonian fluid)

ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นเฉือนและอัตราเฉือน สำหรับของไหลประเภทนี้จะไม่เป็นค่าคงที่ คือ อัตราเฉือนเปลี่ยน ความเค้นเฉือนจะไม่เปลี่ยนในลักษณะที่เป็นสัดส่วนเดียวกัน ดังนั้น ค่าความหนืดจึงเปลี่ยนเมื่ออัตราเฉือนเปลี่ยนไป การวัดค่าความหนืดด้วยเครื่องคนละรุ่น หรือใช้ขนาดเข็ม ความเร็วต่างกัน จึงส่งผลให้ค่าที่วัดได้มีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น การวัดเพื่อให้ได้ค่าที่แน่นอนจึงต้องอาศัยการควบคุมภาวะตัวแปรต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง โดยค่าที่วัดได้นี้ เรียกว่า ค่าความหนืดปรากฏ (apparent viscosity)

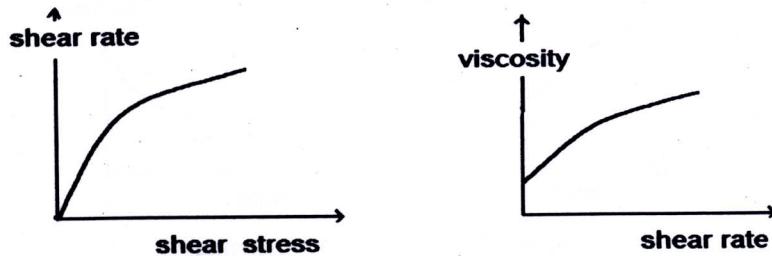
พฤติกรรมการไหลของของไหลแบบอนนิวตันเนียนมีอยู่หลายประนาท ซึ่งสามารถจัดจำแนกได้ ดังนี้

1. พฤติกรรมเสมือนพลาสติก (pseudoplastic behavior) เป็นพฤติกรรมส่วนใหญ่ของของไหลประเภทอนนิวตันเนียน ซึ่งพบได้บ่อยครั้งใน slurry เชรamiK บางครั้งเรียกว่า shear thinning เนื่องจากค่าความหนืดจะลดลงเมื่อเพิ่มอัตราเฉือน



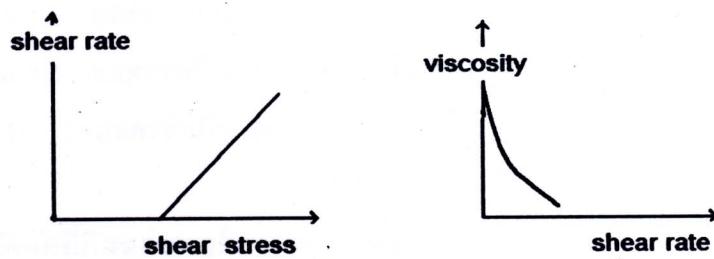
รูปที่ 2.5 พฤติกรรมการไหลของของไหลแบบอนนิวตันเนียนชนิดเสมือนพลาสติก

2. พฤติกรรมไดลาแทนต์ (dilatant behavior) เป็นพฤติกรรมซึ่งไม่เป็นที่พึงประสงค์ เนื่องจากเมื่ออัตราเฉือนค่าสูงขึ้น วัสดุจะเริ่มจับตัวขึ้นขึ้นทำให้เกิดการไหลที่ไม่สม่ำเสมอ เนื่องจากในสภาพดังกล่าวอนุภาคจะมีการจัดเรียงตัวแบบชิดกันมากที่สุด การทำให้เกิดความเค้นเฉือนในแนวระดับน้ำเท่ากับเป็นการทำให้ออนุภาคแกรบบ์เคลื่อนตัวไปอยู่เหนืออนุภาคที่เรียงอยู่แล้วล่างทำให้วัสดุมีความหนืดสูงมากเนื่องจากขณะที่อนุภาคเคลื่อนตัวนั้นจะเกิดการชนกันกับอนุภาคอื่น ๆ และเกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางทั้งในแนวตั้งและแนวระดับ



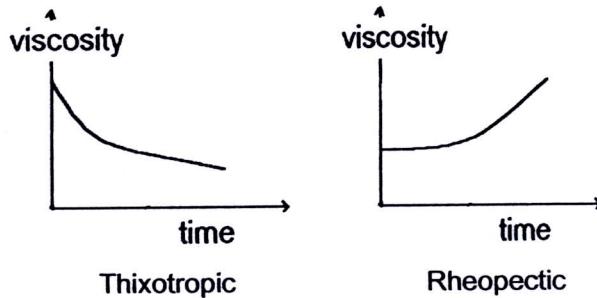
รูปที่ 2.6 พฤติกรรมการไหลของของไหลแบบอนนิวโนทีเนียนชนิดไดลาแทนต์

3. พฤติกรรมพลาสติก (plastic behavior) ภายใต้ภาวะที่อยู่กับที่ของไหลชนิดนี้จะประพฤติตัวเสมือนเป็นของแข็ง จึงต้องอาศัยแรงจำนวนหนึ่งมากระทำ เพื่อที่จะทำให้เกิดการไหล ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ กรณีของซื้อสมะเขือเทศซึ่งต้องเยียวยาวดก่อนจึงจะสามารถเทอกจากขวดได้



รูปที่ 2.7 พฤติกรรมการไหลของของไหลแบบอนนิวโนทีเนียนชนิดพลาสติก

จากที่กล่าวมาข้างต้น ถ้ามีการพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาด้วยการแบ่งชนิดของของไหลแบบอนนิวโนทีเนียนออกเป็น 2 ชนิด คือ thixotropy และ rheopexy ของไหลบางชนิดจะแสดงค่าความหนืดที่เปลี่ยนไปตามเวลาภายใต้ภาวะที่มีค่าอัตราเฉือนคงที่ ซึ่งเป็นไปได้ 2 กรณี คือ ถ้าของไหลมีค่าความหนืดลดลงตามเวลา จะจัดอยู่ในประเภท thixotropic ส่วนของไหลที่มีค่าความหนืดเพิ่มขึ้นตามเวลาจะเรียกว่าเป็นประเภท rheoplectic ดังรูปที่ 2.8 [1]



รูปที่ 2.8 พฤติกรรมการไหลของของเหลวแบบอนนิวโนเนียนชนิด thixotropic และ rheopectic สำหรับพฤติกรรมการไหลตัวของของเหลวสามารถแสดงได้ด้วย power law model [9] ซึ่งเป็นสมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหนืด (η) และแรงเฉือน ($\dot{\gamma}$) ดังนี้

$$\eta = K \dot{\gamma}^{n-1}$$

โดยที่ K = consistency และ n = power law index (flow index) ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวสามารถแบ่งได้ 3 กรณี คือดังนี้

เมื่อ $n = 1$ แสดงว่าเป็น newtonian fluid

เมื่อ $0 < n < 1$ แสดงว่าเป็น shear thinning fluid และ

เมื่อ $n > 1$ แสดงว่าเป็น dilatant fluid

2.3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการไหล

1. อุณหภูมิ เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อพฤติกรรมการไหลของสาร วัสดุบางชนิดที่มีความไวต่ออุณหภูมิ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้ค่าความหนืดเปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน การศึกษาในเชิงอิทธิพลของอุณหภูมิต่อวัสดุจึงมีประโยชน์มากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการใช้งานหรือใช้กระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิ เช่น น้ำมันเครื่อง สารบีบ เป็นต้น

2. อัตราเฉือน ดังที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นแล้วว่า ของเหลวประเภทอนนิวโนเนียนจะมีพฤติกรรมการไหลที่เปลี่ยนไปตามอัตราเฉือน การศึกษาผลกระทบในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น สีทาบ้าน เครื่องสำอาง กาว สีเคลือบอาหาร เป็นต้น

3. ภาวะในระหว่างการวัด การควบคุมภาวะของวัสดุที่จะทำการวัดเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากสามารถส่งผลกระทบต่อค่าความหนืดได้ จึงต้องมีการจดบันทึกข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้ในการวัดไว้อย่างละเอียดด้วย เช่น รุ่นของเครื่อง ความเร็ว ขนาดเต็ม ขนาดภาชนะที่

บรรจุสารใช้ขาป้องกันการกระแทกของเข็มด้วยหรือไม่และเทคนิคที่ใช้ในการเตรียมตัวอย่าง เป็นต้น

4. เวลา เป็นปัจจัยที่มีผลผลกระทบอย่างขัดเจนต่อวัสดุประเภท thixotropic และ rheoplectic แต่ก็ยังมีสารอื่น ๆ อีกหลายชนิดที่ค่าความหนืดสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาได้ แม้จะไม่มีความเด่นเด่นมากจะทำก็ตาม ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการบ่มเก็บไว้นาน หรือเป็นการวัดความหนืดของสารในขณะที่อยู่ระหว่างการดำเนินปฏิกริยา เป็นต้น

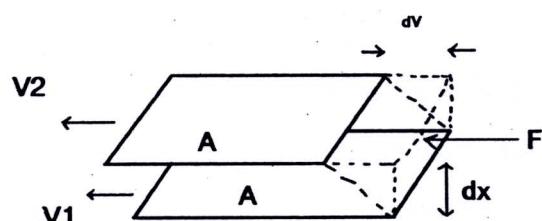
5. ประวัติความเป็นมาของตัวอย่าง เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องรู้ว่า ก่อนที่จะนำมาวัดค่าความหนืดนั้นได้เกิดอะไรขึ้นกับสารตัวอย่างมาแล้วบ้าง เช่น การให้ความร้อน การบ่มเก็บ กรรมวิธี การเตรียม ซึ่งควรจะให้มีผลกระทบต่อค่าความหนืดน้อยที่สุด หากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าสารประเภท thixotropic จะมีความไวต่อสิ่งเหล่านี้มากที่สุด เนื่องจากกระบวนการ การผสม การเท หรือ กิจกรรมใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเด่นเด่นนี้จะสามารถส่งผลให้ค่าความหนืดของสารเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสิ้น

6. ส่วนผสมและสารเติมแต่ง เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อค่าความหนืดเนื่องจากเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมด้วยการเปลี่ยนสัดส่วนขององค์ประกอบหรือเติมสารใด ๆ ลงไปก็ย่อมทำให้ค่าความหนืดเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น การเติมตัวทำละลายลงในหมึกพิมพ์เพื่อลดความหนืด หรือการเติมสารควบคุมการไหลลงในสีทาบ้าน เป็นต้น [1]

2.3.4 ค่าความหนืด

ค่าความหนืด คือ ผลที่ได้จากการวัดแรงเสียดทานภายในของไอล โดยแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อขั้นของไอลมีการเคลื่อนที่สมพันธ์กัน แรงเสียดทานยิ่งมีค่ามากเท่าก็ยิ่งต้องใช้แรงในการเคลื่อนที่มากขึ้นเท่านั้น แรงที่ก่อล้าวถึงนี้เรียกว่า ความเด่นเดือน (shear stress) โดยปกติแล้วการเดือน (shearing) จะเกิดขึ้นเสมอเมื่อวัตถุมีการเคลื่อนที่ เช่น การเทของเหลว การรัดหรือปัดของเหลวปักลูมไปบนพื้นผิวนั่น ๆ การฉีดพ่นสเปรย์ การคลุกเคล้าส่วนผสม เป็นต้น ดังนั้นของไอลที่มีความหนืดสูงจึงต้องการแรงมากกว่าของไอลที่มีความหนืดต่ำ

Sir Isaac Newton ได้อธิบายในเรื่องความหนืดโดยอาศัยแบบจำลอง ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 แบบจำลองแสดงการเคลื่อนที่ของระนาบชั้นของไอล [1]

เมื่อระบบของของในลสของชั้นที่ขานกันและมีพื้นที่เท่ากัน คือ A ถูกแยกออกจากกันเป็นระยะทาง dx เคลื่อนที่ในทิศทางเดียวกันด้วยความเร็วที่ต่างกัน คือ v_1 และ v_2 นิวตันได้สมมติว่าแรงที่ต้องใช้ในการรักษาความแตกต่างของความเร็วจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความแตกต่างของความเร็วตลอดของในหลหรือเกรเดียนต์ความเร็ว ซึ่งแสดงได้ดังนี้ $\frac{F}{A} = \eta \frac{dv}{dx}$ โดย η เป็นค่าคงที่เรียกว่า ค่าความหนืด, ค่าเกรเดียนต์ความเร็ว (dv/dx) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตราเฉือน (shear rate) เสียนแทนด้วย S มีหน่วยเป็นวินาที⁻¹ สำหรับเทอม (F/A) คือ แรงต่อหน่วยพื้นที่ ที่ต้องการในการทำให้เกิดการเฉือน เรียกว่าความดีเคนเนอัน เสียนแทนด้วย F' มีหน่วยเป็น డิบต่อตารางเซนติเมตร หนึ่งนิวตันต่อตารางเมตร ในระบบ SI ดังนั้น $\eta = \frac{F'}{S}$ นิวตันได้ตั้งสมมติฐานไว้ว่าวัสดุทุกชนิด ณ อุณหภูมินี้ ๆ จะมีค่าความหนืดที่ไม่ขึ้นกับอัตราเฉือน [1]

2.4 การกระจายตัวของอนุภาคเซรามิกในสารแขวนลอย

การเติมผงเซรามิกลงในของเหลว เช่น น้ำ ผงเซรามิกจะไม่สามารถกระจายตัวได้และมีแนวโน้มที่จะเกาะตัวกันเป็นกลุ่มของผงที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และส่งผลให้เกิดการตกตะกอนของอนุภาค ซึ่งการตกตะกอนนี้จะทำให้เกิดปัญหาในกระบวนการการขึ้นรูปหรือทำให้นิบบผลิตภัณฑ์ได้สำหรับกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกที่มีความเกี่ยวข้องกับการกระจายตัวในของเหลว เช่น การขึ้นรูปแบบหล่อแบบ (slip casting) และการขึ้นรูปแบบหล่อเทป (tape casting) การขึ้นรูปเหล่านี้มักจะต้องมีการเติมสารเติมแต่ง (additives) บางชนิดลงไปด้วย เช่น สารช่วยกระจายตัว (dispersants) สารเชื่อมประสาน (binders) และ สารเพิ่มความเหนียว (plasticizers) เป็นต้น

การรวมตัวกันของผงเซรามิกสามารถอธิบายได้ด้วยผลของการดึงดูด แรงผลัก หรือค่าพลังงานศักย์ระหว่างอนุภาค โดยสามารถแบ่งแรงดึงดูดระหว่างอนุภาคออกเป็น 3 ประเภท คือ

1. แรงดูด ชนิด van der waals เป็นแรงดึงดูดทางไฟฟ้า ที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างชั้วคู่ชนิดถาวรและชั้วคู่ชนิดเห็นได้ยานำ (permanent and induced dipoles) ที่อยู่บนพื้นผิวของอนุภาค
2. แรงผลักทางไฟฟ้า (electrostatic force) เป็นแรงผลักทางไฟฟ้าระหว่างอนุภาคที่พื้นผิวมีประจุชนิดเดียวกัน ซึ่งปรากฏการณ์นี้มักจะพบในกรณีที่ผงเซรามิกกระจายอยู่ในของเหลวที่มีค่า dielectric constant สูงๆ โดยแรงผลักทางไฟฟ้านี้เกี่ยวข้องกับแรงดึงดูดของ electrical double layer

3. แรงผลักชนิด steric force เป็นแรงผลักที่เกี่ยวข้องกับสายระยางของพอลิเมอร์ที่เกาะอยู่บนพื้นผิวของอนุภาค แรงผลักจะเกิดขึ้นเมื่ออนุภาคเข้าหากันมากจนกระทั่งสายระยางของพอลิเมอร์ช้อนทับกัน จะเห็นได้ว่าในทางทฤษฎี หากแรงดูดมีมากกว่าแรงผลักก็จะทำให้ออนุภาคเกาะกันเป็นอนุภาคขนาดใหญ่ (flocculation) การให้ลดตัวก็ทำได้ยากแต่ถ้าแรงผลักมากกว่าแรงดูด ก็จะทำให้ออนุภาคกระจายตัวอยู่ห่างออกจากกันเป็นอนุภาคเดี่ยวๆ (single unit) การให้ลดตัวก็จะ



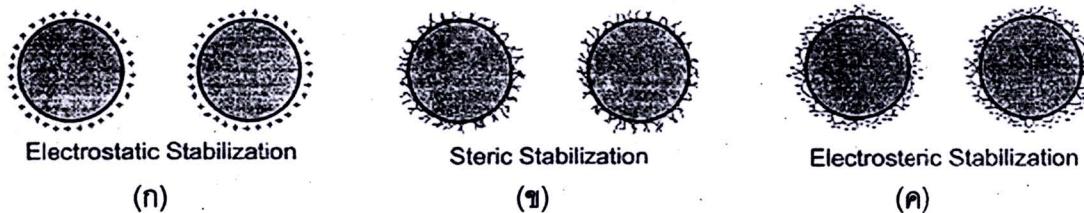
ง่ายกว่า ดังนั้น จะเห็นว่าผลกระทบของงานจะแสดงเสถียรภาพของการกระจายตัวเกี่ยวข้องกับกลไกของแรงผลัก 2 แรง คือ แรงผลักทางไฟฟ้า และแรงผลักชนิด steric [8]

จากข้างต้นเป็นที่ยอมรับกันว่าสารแขวนลอยที่ดีในการรักษาในรูปต้องมีปริมาณของผงเซรามิกที่แขวนลอยอยู่มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำให้สารแขวนลอยมีอนุภาค渺小 มิกไทร์แขวนลอยอยู่มาก ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะว่าอนุภาคที่แขวนลอยอยู่ในสารแขวนลอยที่เข้มข้นมาก ๆ มักจะจับกัน (agglomerate) แล้วตกลงกัน วิธีการทำให้ออนุภาคแขวนลอยอยู่ในสารแขวนลอยได้อย่างเสถียรโดยไม่จับกันแล้วตกลงกันลงมา เรียกว่า "stabilization" อาจจะทำได้ 3 วิธี [10] คือ

1. Electrostatic stabilization เป็นการทำให้ออนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียร โดยทำให้เกิดประจุไฟฟารอบ ๆ ผิวของอนุภาค ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ก) อนุภาคผลักกันเอง จึงไม่ดูดจับกัน และไม่ตกลงกันลงมา

2. Steric stabilization เป็นการทำให้ออนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียรโดยการใส่ชั้นของพอลิเมอร์ไปเคลือบรอบผิวของอนุภาค ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ข) ชั้นของพอลิเมอร์ที่سلحไปนี้จะทำหน้าที่เนื้อกับเกราะกันชนไม่ให้ออนุภาคเซรามิกเข้าใกล้กัน อนุภาคจึงไม่ดูดจับกันและไม่ตกลงกัน

3. Electrosteric stabilization เป็นการทำให้ออนุภาคแขวนลอยอย่างเสถียร โดยอาศัยหลักการของวิธีที่ 1 และ 2 รวมกัน กล่าวคือเป็นการใส่พอลิเมอร์ที่มีประจุไปเคลือบรอบ ๆ ผิวของอนุภาคทำให้ออนุภาคดูดจับกันไม่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 2.10 (ค)



รูปที่ 2.10 การ stabilization ของอนุภาคเซรามิก [10] (ก) Electrostatic stabilization ,
(ข) Steric stabilization และ(ค) Electrosteric stabilization

จากทฤษฎี DLVO โดย Deryaguin กับ Landau และ Verwey กับ Overbeek [10] อธิบายเสถียรภาพของการแขวนลอยของอนุภาคในตัวกลางว่าขึ้นอยู่กับพลังงานศักย์รวม ดังสมการนี้

$$V_T = V_A + V_R + V_S$$

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ห้องสมุดงานวิจัย
วันที่..... 25 ก.ค. 2555
เลขที่เบื้องหน้า..... 247527
เลขเรียกหนังสือ.....

เมื่อ V_T = พลังงานศักย์รวม (total potential energy) หน่วยเป็น joule

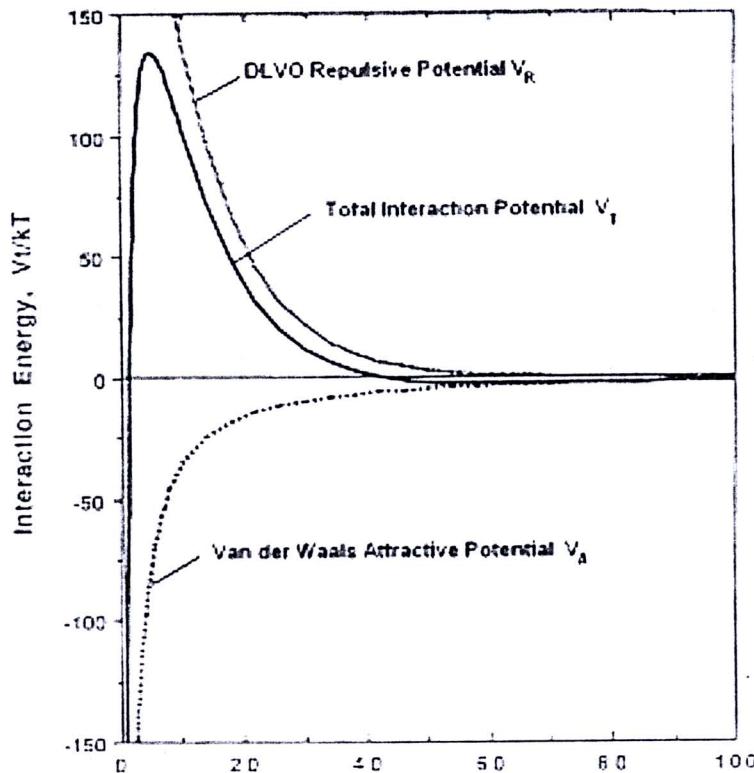
V_A = พลังงานศักย์ดึงดูดแวนเดอร์วัลส์ (van der waals attractive potential energy)

V_R = พลังงานศักย์ผลัก (repulsive potential energy)

V_S = พลังงานศักย์เนื่องมาจากตัวกลาง (potential energy due to solvent)

เราอาจจะประมาณได้ว่า $V_T = V_A + V_R$ เพราะว่า V_S มีค่าน้อยมาก และหากเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง V_R , V_A และ V_T กับระยะห่างระหว่างอนุภาค (h) จะได้ดังรูปที่ 2.11 เมื่อ

V_R = DLVO repulsive potential , V_A = van der waals attractive potential และ V_T = total interaction potential = $V_A + V_R$ จากรูปที่ 2.11 จะเห็นได้ว่าเมื่ออนุภาคอยู่ใกล้กันมาก ๆ (h มีค่าใกล้ ๆ ศูนย์) พลังงานศักย์ดึงดูด (V_A) จะมีอิทธิพลต่อ V_T มากกว่า V_R ทำให้ V_T มีค่าติดลบ แต่เมื่ออนุภาคอยู่ห่างกันมากขึ้น (h มีค่ามากขึ้น) V_R มีอิทธิพลต่อ V_T มากขึ้นจึงทำให้ V_T มีค่าเป็นบวก จนกระทั่งมีค่าเป็นบวกสูงที่สุด และเมื่ออนุภาคอยู่ห่างจากกันออกไปอีก (h มีค่ามากขึ้นไปอีก) V_R และ V_A มีอิทธิพลต่อ V_T เท่ากัน ดังนั้น V_T จึงเท่ากับศูนย์ ทฤษฎี DLVO อธิบายว่าหากอนุภาค 2 อนุภาคเคลื่อนที่แบบ brownian เข้ามาชนกันด้วยพลังงานจลน์ที่มีค่ามากพอ พลังงานจลน์นั้นจะเอาชนะพลังงานศักย์ผลัก (V_R) ทำให้อนุภาคทั้ง 2 เข้ามาอยู่ใกล้กันมากพอที่พลังงานศักย์ดึงดูด (V_A) ดึงให้อนุภาคทั้ง 2 เข้ามาชิดกันแล้วเกิดการดูดจับกัน คือ เกิด agglomeration คือ การที่อนุภาคตั้งแต่ 2 อนุภาคเข้ามาดูดจับกัน เมื่อหลาย ๆ อนุภาคเข้ามาดูดจับกันมากขึ้นก็จะเกิดการ flocculation ของกลุ่มอนุภาคตกละ恭อนลงสู่ก้นภาชนะ โดยการตกตะกอนนี้สามารถเปลี่ยนกลับมาแขวนลอยอยู่ในสมดุลอีกครั้งได้ [10]



รูปที่ 2.11 ความสัมพันธ์ระหว่าง total interaction potential (V_t) , attraction (V_A) และ repulsion (V_R) ของอนุภาคในน้ำ [10]

2.5 สารช่วยกระจายตัว (dispersants)

สารช่วยกระจายตัว เป็นสารเคมีที่ช่วยให้ออนุภาคของแข็งเกิดการกระจายตัวในสารแขวนลอย และควบคุมการตกตะกอนให้เกิดน้อยลง ทั้งนี้เนื่องจากตามปกติอนุภาคของแข็งในสารแขวนลอยจะมีการจับตัวกันและตกตะกอนทำให้สารแขวนลอยมีความหนืดเพิ่มขึ้น จึงต้องทำให้ออนุภาคแยกตัวออกจากกัน เพื่อแก้ไขสมบัติด้านความหนืดและการตกตะกอนให้ดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก หากสารแขวนลอยตกตะกอนเร็วจะทำให้ความหนาของผลิตภัณฑ์ไม่เท่ากัน ซึ่งสารเคมีพอกสารช่วยกระจายตัวจะช่วยชะลอการตกตะกอน ช่วยให้ออนุภาคของแข็งแยกออกจากกันและความหนืดของสารแขวนลอยจะลดลง

สารช่วยกระจายตัวที่ใช้ในงานเซรามิก มี 2 ชนิด [1] คือ

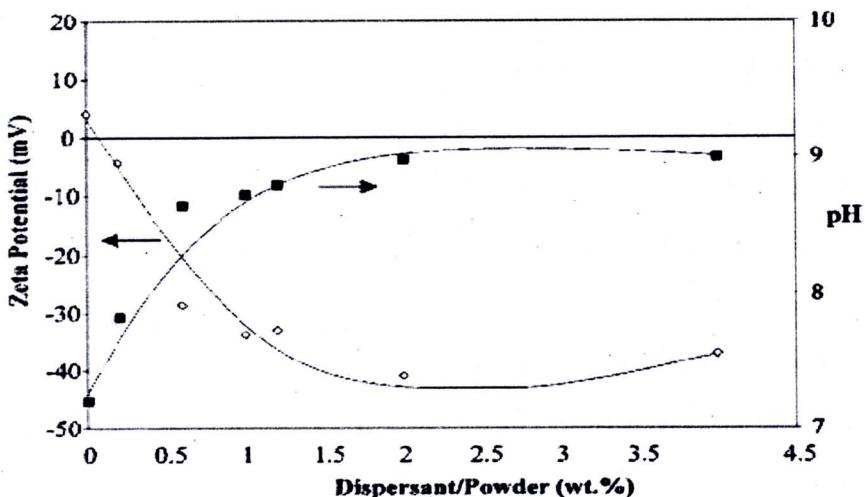
- ชนิด alkali cation ได้แก่ สารเคมีที่มีสมบัติเป็นเบส เช่น โซเดียมซิลิกेट (Na_2SiO_3) และโซเดียมคาร์บอเนต (Carbonate; Na_2CO_3) เป็นต้น
- ชนิด polyanion ได้แก่ สารเคมีที่สังเคราะห์ขึ้น จะสังผลได้อย่างเร็วแต่มีราคาแพง เช่น พอกพอลิอะคริเลต (polyacrylate) ได้แก่ โซเดียมพอลิอะคริเลต (sodium polyacrylate) ,

แอมโมเนียมโพลิอะคริเลต (ammonium polyacrylate) และสารโพลิฟอสเฟต (polyphosphate)

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

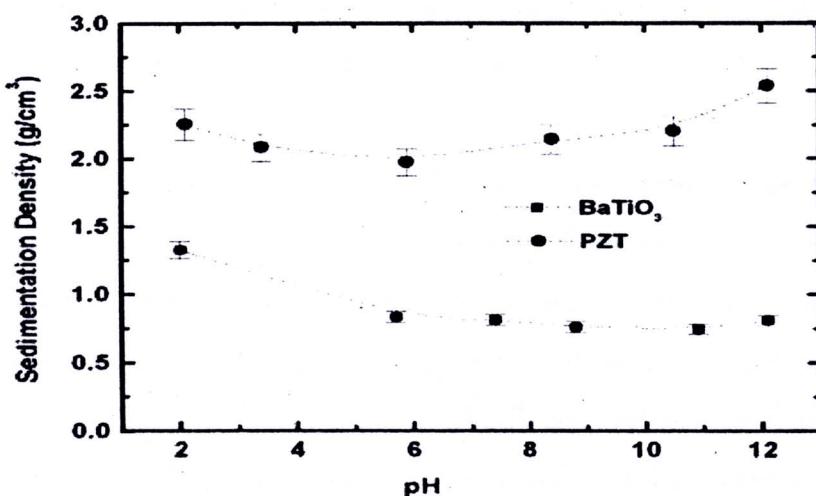
โดยส่วนใหญ่กระบวนการรีซึ่นรูปแบบหล่อเทปเป็นวิธีที่ใช้ในการผลิตเซรามิกให้มีลักษณะเป็นแผ่นแบนเรียบซึ่งสามารถตัด บีบอัด หรือซ่อนกันเป็นชั้นเพื่อกำหนดไปประยุกต์ในการผลิตชิ้นงาน เช่น transducers solid oxide fuel cells และ pyroelectric infrared detector ซึ่งสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการรีซึ่นรูปวิธีนี้ คือ การเตรียมสารเขวนloyซึ่งในงานวิจัยนี้ต้องการพัฒนาให้เป็นตัวกลางเนื่องมาจากเหตุผลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย และการลดต้นทุนการผลิต การศึกษาการใช้น้ำเป็นตัวกลางในการเตรียมสารเขวนloyให้มีสมบัติเหมาะสมในการรีซึ่นรูปแบบหล่อเทปเป็นที่สนใจและมีการพัฒนามาโดยตลอด ตัวอย่างเช่น ในปี 2001 H.S. Shin และคณะ [2] ได้ศึกษาสมบัติการไหลตัวของสารเขวนloy PZT ในน้ำที่ประกอบด้วยผง PZT 300 กรัม และ deionized water 30 กรัม โดยใช้ D-3005 (Rohm and Haas Company, USA) เป็นสารช่วยกระจายตัว พบร้า เมื่อ shear rate เพิ่มขึ้น ความหนืดมีค่าลดลงซึ่งเป็นพฤติกรรมการไหลตัวแบบ shear thinning โดยมีค่าความหนืดต่ำที่สุดเมื่อเติมสารช่วยกระจายตัว 1.5 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมสารเขวนloyของระบบนี้

ในปี 2001 J.M. Cho และคณะ [11] ได้ศึกษาสารเขวนloyของ lead lanthanum zirconate titanate ceramics (PLZT) ในน้ำโดยใช้ ammonium polymethacrylate เป็นสารช่วยกระจายตัว พบร้า การเติมสารช่วยกระจายตัวทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่า zeta potential โดยเมื่อเติมสารช่วยกระจายตัวเพิ่มขึ้นค่า zeta potential จะเพิ่มขึ้น (เครื่องหมายเป็นลบ) จนมีค่าสูงที่สุดที่ปริมาณ ammonium polymethacrylate 2% โดยน้ำหนักของแข็ง และเริ่มคงที่ดังแสดงในรูปที่ 2.12 ซึ่ง zeta potential สามารถแสดงถึงความเสถียรของอนุภาคที่เขวนloyอยู่ในสารเขวนloyได้ นั่นคือ สารเขวนloyที่มี zeta potential มากจะมีพลังงานศักย์พลังประห่วงอนุภาคมากจึงมีการกระจายตัวของอนุภาคดี ทำให้มีความเสถียรมากกว่าสารเขวนloyที่มี zeta potential น้อย และจากการศึกษาผลของ pH ต่อพฤติกรรมการตกตะกอนของสารเขวนloy พบร้า ที่ pH ต่ำมีความสูงของตะกอนสูงโดยมี supernatant ใส ส่วนที่ pH สูงมีความสูงของตะกอนต่ำโดยมี supernatant ชุ่นซึ่งแสดงว่า สารเขวนloyที่มี pH สูงมีการกระจายตัวของอนุภาคดีและมีความเสถียร ซึ่งสอดคล้องกับค่า zeta potential ของสารเขวนloyที่มีค่าสูงที่ pH สูง



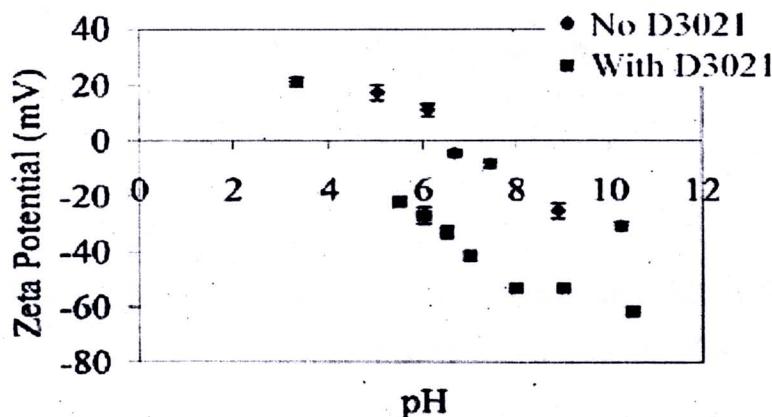
รูปที่ 2.12 ผลของการเพิ่มขึ้นของสารช่วยกระจายตัวต่อ zeta potential และ pH
ของสารแขวนลอย PLZT 1 % โดยปริมาตร

ในปี 2000 X.Y. Wang และคณะ [12] ได้ทำการศึกษาผลของการเพิ่ม pH ต่อพฤติกรรมการตกตะกอนของสารแขวนลอย Barium Titanate (BaTiO_3) และ PZT ในน้ำ พบว่า ในการนี้ของ PZT สารแขวนลอยที่มี pH สูง มีความหนาแน่นของตะกอนสูงมากกว่าสารแขวนลอยที่มี pH ต่ำ ดังรูปที่ 2.13 ซึ่งแสดงว่าสารแขวนลอยที่มี pH สูงมีการกระจายของอนุภาคที่ดีกว่าทำให้มีอัตราการตกตะกอนช้าและอนุภาคมีการจัดเรียงตัวดี



รูปที่ 2.13 การตกตะกอนของสารแขวนลอย PZT และ BaTiO_3 ในน้ำ
ที่ 5 % โดยปริมาตร ณ ค่า pH ต่าง ๆ

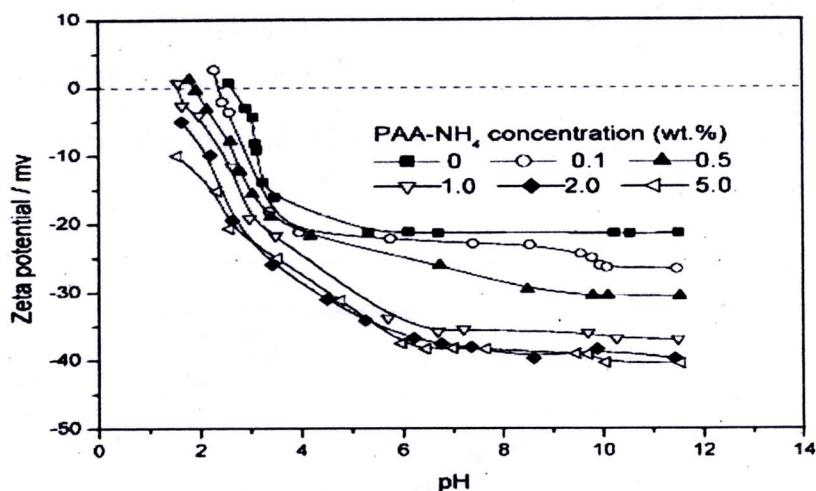
ในปี 2004 A. Navarro และคณะ [13] ได้ศึกษา zeta potential ของสารแขวนลอย PZT ในน้ำพบว่า สารแขวนลอยที่ไม่เติมสารช่วยกระจายตัวมี isoelectric point (IEP) หรือจุดที่ค่า zeta potential เป็น 0 ที่ pH ประมาณ 6.5 ดังรูปที่ 2.14 ที่ pH ต่างๆ สารแขวนลอยมีค่า zeta potential เป็นบวก แสดงถึงประจุโดยรวมที่พื้นผิวของอนุภาคเป็นบวก และที่ pH สูงกว่าจุด IEP สารแขวนลอยมีค่า zeta potential เป็นลบแสดงถึงประจุโดยรวมที่พื้นผิวของอนุภาคเป็นลบ เมื่อเติมสารช่วยกระจายตัว polycarboxylate ammonium salt (Duramax 3021) ในปริมาณ 1% โดยน้ำหนักของของแข็ง สารแขวนลอยจะมีค่า zeta potential เพิ่มขึ้นที่ทุกๆ pH ที่ทำการทดลอง แสดงว่าสารช่วยกระจายตัวช่วยเพิ่มประจุโดยรวมที่พื้นผิวของอนุภาค ซึ่งหมายถึงการเพิ่มแรงผลักระหว่างอนุภาคนั้นเอง



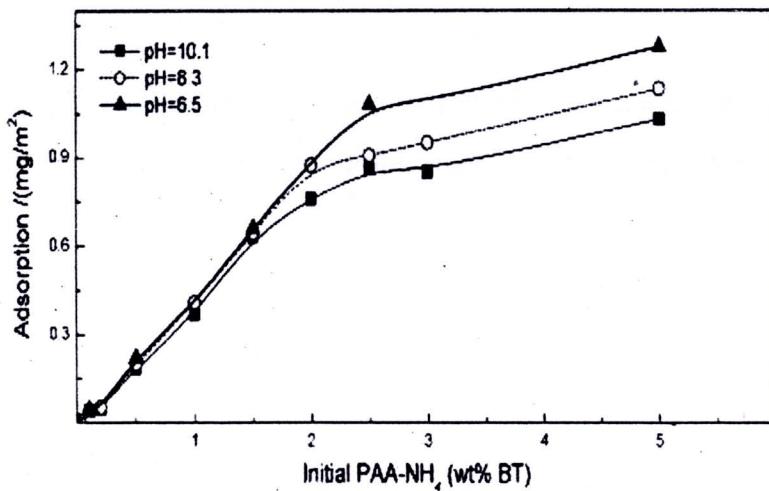
รูปที่ 2.14 Zeta potential ของสารแขวนลอย PZT ในน้ำ 1% โดยน้ำหนัก
ที่ค่า pH ต่างๆ

ในปี 2004 Z.G. Shen และคณะ [14] ได้ศึกษาการกระจายตัวของสารแขวนลอย BaTiO_3 ในน้ำ โดยใช้ ammonium polyacrylate (PAA-NH_4) เป็นสารช่วยกระจายตัว พบร่วมกับ สารแขวนลอยมีพฤติกรรมการหลัดตัวแบบ shear thinning และความเข้มข้นของสารช่วยกระจายตัวที่เหมาะสม คือ 2 – 3% โดยน้ำหนักของของแข็ง และจากการศึกษาค่า zeta potential พบร่วมกับสารแขวนลอยมีค่า zeta potential เป็นลบและมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเติม PAA-NH_4 เพิ่มขึ้นที่ทุกค่า pH ดังรูปที่ 2.15 แสดงว่า PAA-NH_4 เพิ่มแรงผลักระหว่างอนุภาคทำให้สารแขวนลอยมีการกระจายตัว และมีความเสถียรมากขึ้น งานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาการดูดซับของ PAA-NH_4 บนพื้นผิวของ BaTiO_3 ที่ pH 6.5, 8.3 และ 10.1 ดังแสดงในรูปที่ 2.16 พบร่วมกับในช่วงแรกเมื่อเพิ่มปริมาณสารช่วยกระจายตัว ปริมาณการดูดซับเพิ่มขึ้นเป็นเส้นตรงแต่เมื่อถึงความเข้มข้นค่าหนึ่งปริมาณการดูดซับ

เริ่มคงที่ แสดงถึงการอิมตัว (saturation) นั้นคือ สารช่วยกระจายตัวครอบคลุมพื้นผิวของอนุภาค ทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบระหว่างสารแขวนลอยที่มีค่า pH แตกต่างกันพบว่าสารแขวนลอยที่มีค่า pH สูงต้องการ PAA-NH₄ ในปริมาณที่น้อยกว่าสารแขวนลอยที่มี pH ต่ำในการครอบคลุมพื้นผิวของอนุภาค



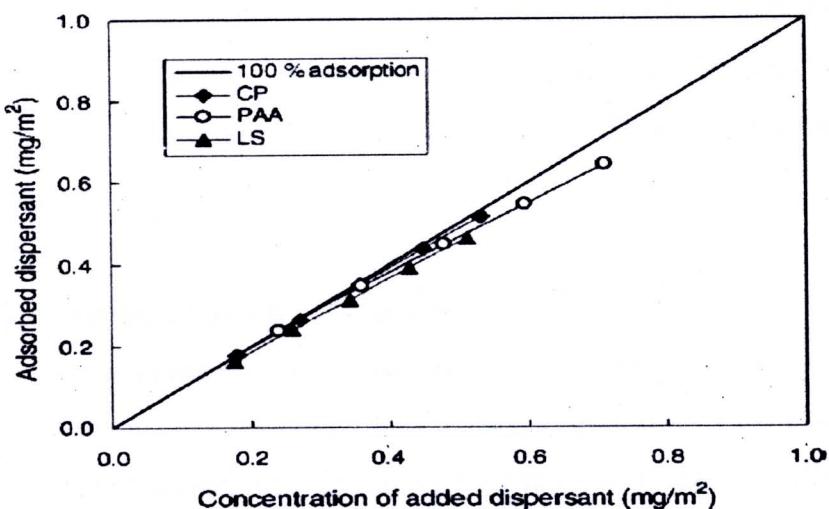
รูปที่ 2.15 Zeta potential ณ pH ต่าง ๆ ของสารแขวนลอย BaTiO₃ ที่เติมปริมาณสารช่วยกระจายตัวแตกต่างกัน



รูปที่ 2.16 การดูดซับของ PAA-NH₄ บนพื้นผิวที่เติมสารช่วยกระจายตัวปริมาณต่าง ๆ ในช่วง pH 6 – 11



ในปี 2006 L. Palmqvist และคณะ [15] ได้ศึกษาปริมาณการดูดซับของสารช่วยกระจายตัวชนิดต่างๆ ได้แก่ poly (acrylic acid) (PAA), lignosulphonate (LS) และ comb copolymer (CP) ในสารแขวนลอย alumina (Al_2O_3) ในน้ำ พบร้า PAA และ CP มีค่าการดูดซับมากใกล้เคียง 100% ที่ความเข้มข้นต่ำ เมื่อความเข้มข้นสูงขึ้น PAA มีการดูดซับเพิ่มขึ้นแต่ไม่ถึง 100% แสดงว่า การดูดซับบนพื้นผิวอิ่มตัว ในขณะที่ CP ยังคงมีการดูดซับใกล้เคียง 100% ที่ความเข้มข้นสูง สำหรับ LS ดูดซับได้ในปริมาณประมาณ 80% ที่ความเข้มข้นต่ำ ตั้งรูปที่ 2.17 ในงานวิจัยยังได้ศึกษาถึงแรงที่พื้นผิวด้วย atomic force microscopy (AFM) พบร้า PAA ให้แรงผลักแบบ electrosteric แก่ระบบ CP ให้แรงผลักชนิด steric ส่วน LS ให้แรงผลักแบบ electrostatic



รูปที่ 2.17 ปริมาณการดูดซับของ poly(acrylic acid) (PAA), lignosulphonate (LS) และ comb copolymer (CP) บนพื้นผิว alumina เมื่อเติมสารช่วยกระจายตัวที่ความเข้มข้นต่าง ๆ